後 先 権 主 张 ドイツ連邦共和国 1975 年 B 月 22日 可P 25 37 4/6.7 号 ドイツ連邦共和国 1976年 6月5 日 郊 ア 26 25 火火8.8号 图 197 年 月

昭和 51年 8月 25月

(4, 000 FF) 山 石 ·特許庁長官 ۲÷

OWNER.

2.000 A

2000A

発明の名称 光学的レフレクタの表面に保護層を製造する方法。

- 2. 特許請求の範囲に記載された発明の数 4
- 3. 発明者

ドイツ連邦共和国シユツツトガルト31・テールシユト

ベルンハルト・ブライツヒ (ほか3名) 氏

特許出願人

ドイツ連邦共和国シュッツトガルト (番地なし) 住 所

ローベルト・ポツシュ・ゲゼルンヤフト・ミツト・ベシユ (913)名 称

> フリードリッヒ・シュヴアイクハルト 代表者

ルードルフ・ラントシュトルフエル

特許庁

51. 8. 24

出阿尔二米

(ほか1名)

ドイツ連邦共和国 四 精

5. 代 理 人

住 所 〒100 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号: . 新東京ピルヂング 電 話(215)5031~5番

(0017) 弁護士 ローランド・ゾンデルホフ 51 100472

紐

- 祭明の名称 .3 光学的レフレクタの表面に保護層を製造する 方法
- 2 特許請求の範囲
 - 1. 真空容器内で光学的レフレクタとくにアル ミニウム蒸煮したレフレクタの表面に保護層 を製造する方法において、レフレクタをモノ マーガスにさらし、保護層をガス層から重合 によつて析出させることを特徴とする光学的 レフレクタの表面に保護層を製造する方法。
 - 2. 真空容器内で光学的レフレクタとくにアル ミニウム蒸着したレフレクタの表面に保護層 を製造する方法において、レフレクタをモノ マーガスにさらし、保護層をガス層から重合 によつて析出させ、その際重合をビームの影 響下に行わせることを特徴とする光学的レフ レクタの表面に保護層を製造する方法。
 - 3. 保護層を有機ゲイ素物質の重合によつて形 成する特許請求の範囲1項または2項記載の

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-26382

倒公開日 昭 52. (1977) 2.26

②特願昭 5/-/00472

②出願日 昭升 (1976) > 23

審査請求 未請求 (全日頁)

庁内整理番号 6958 45 7126 42 69 58 45 6714 45 7244 23 6958 45

52日本分類

13171061 26(5)A21 26(5)L012 2615)L 1 26(5)L22 104 A71 : ...

(1) Int. C12. C23C 13/04

COSG 85/00 CO8G 77/06 COSG 77/50 A02B

方法。

4. 保護層を低分子メチル・、ピニル・または フエニル基合有シリコーンとくにヘキサメチ ルジシロキサンの重合によつて形成する特許 請求の範囲 3 項記収の方法。

Company to the first

40.

- 5. 保護層をメチルー、ピニルー、クロルーま たはアルコキシシランとくにピニルトリメチ ルシランの重合によつて形成する特許請求の 範囲3項記載の方法。
- 6. モノマーガスを金属蒸滑後、重合可能物質 が液体の形で存在する貯蔵容器から導入する 特許請求の範囲1~5項の1つに記載の方法
- 7. 保護層の重合の間、容器内のモノマーガス の連続的流れを維持する特許請求の範囲」~ 6項び1つに記載の方法。
- 8. 真空容器内で光学的レフレクタとくにアル ミニウム蒸着したレフレクタの表面に保護値 を製造する方法において、レフレグタをモノ マーガスにさらし、保護値をガス層から重合

(1)

特朗 昭52--26382 (2)

によつて析出させ、その際重合を熱放出電子 によつて励起された気体増幅放電によるビームの影響下に行わせることを特徴とする光学 的レフレクタの表面に保護権を製造する方法

- 9. ビームを熱陰値として作動する蒸発線によって励起させ、蒸発線を蒸発過程の終了後電子の熱放出に十分な温度に加熱し、かつ差質に対し負の直流電圧を印加する特許請求の範囲 8 項記載の方法。
- 10. 英空容器内で光学的レフレクタとくにアルミニウム蒸滑したレフレクタの表面に保護暦を製造する方法において、レフレクタをモノマーガスにさらし、保護暦をガス層から重合によつて析出させ、その際重合によつて しょう に 球水性保護 暦をつくり、その表面に保護層を製造する方法。

れた方法によれば蒸着装置内に高反射性金属瘤を蒸着させるための蒸発器のほかに保護層を被登するためのもう1つの蒸発器が配置された。保護層はたとえば蒸着したフッ化マグネシウム(MgFz)よりなるか、または酸素学囲気中のSiOの反応性蒸発によつて製造され、その際基質に高い酸化度の酸化ケイ素(8iOx)が形成される。この種の保護層はこれを経済的に大規模に製造する場合、自動車照明のレフレクタでは高い品質要求に応じられない。

- 12. 反射層を製造する金属蒸粉ならびに反射層上の疎水性保護階の重合むよび引続く保護層表面の親水性化を同じ容器内の相いつく作業 過程において行う特許請求の範囲10項また は11項記載の方法。
- 13. ビームを保護 層 表面の 親水性化後処理の間 さらに 有効に 保持する 特許請求の範囲 2 項 ま たは 1 0 項記載の方法。
- 14. 酸素圧力をモノマーガス圧力の約 ¹/₃ とし、酸素による後処理時間をポリマー層の製造 に必要な時間の約30%とする特許請求の範囲11~13項の1つに記載の方法。

3 発明の詳細な説明

本発明は真空容器内で光学的レフレクタ、と くにアルミニウム蒸着したレフレクタの表面に 保護備を製造する方法に関する。

現在まてたとえば自動車照明用レフレクタに 使用されているような腐食に対する公知保護費 は有機物質の蒸着によつて製造された。使用さ

(4)

ど除去し、廃品を最低に減少しりるよりに作業 が確実で簡単でなければならない。

製造条件および保護効果の点で出発物質として有機ケイ素化合物がとくに有利なことが明らかになった。 しかし純有機化合物とくに不飽和低分子炭化水素によつてもガス相からの重合に

T AVAILABLE COPY

より 脳 食 に 対 し 有 効 な 優 れ た 保 種 層 が 得 ら れ る 。 こ の よ う な 化 合 物 は 木 と え ぱ 下 記 の と お り で ある :

オレフイン:エチレン,プロピレンおよびこれらの高級同族体、

芳香族:ペンゾール , トルオール , キシロー ルなど、

ビニル化合物:スチロール,アクリル酸エステル, ビニルハロゲン 化物およびテトラフルオルエチレンのようなフツ素値換された炭化水素

有根ケイ素の層はとくに耐熱性があり、劣化 および着色のような影響に対し感受性が低い利 点を有する。さらに多くの純有機物質に比して 匂いの害が小さいけれど、純有機物質は1部高 い重合速度を有する。

被模はメチル・、ピニル・またはフエニル基 含有低分子シロキサンとくにヘキサメチルジシ ロキサン (HMDS) の重合またはメチル・、ピ ニル・、クロル・もしくはアルコキシシランの

本発明の前記形成によって健固に生ずる被覆の光学的効果の除去が達成される。 というのは保護僧の親水性表面に蒸気が均一なフィルムとなって表紹するからである。 すなわち本発明のこの形成の利点は本発明の方法により製造した、親水性表面に、疎水性ポリマー層の優れた防食

. (9)... .

重合とくにピニルトリメチルシラン(VTMS) の重合によつて有利に形成される。

とくに使用される2つのHMDSかよび100のUVTMSは分子量162(HMDS)かよび100(VTMS)の低粘度無色の可燃性液体である。HMDSに類気を有し、粘度は0.6cSにであり、20での蒸気を有し、40を気気を存在は40を気気を存在は強いが有利をである。これに対してである。これに対してである。これに対しては強いに対したがである。これに対しては強いである。これに対しては対したがである。これに対しては対しては対しては対しては対しては対したがである。というないがである。というないがである。というないがである。というないがである。というないがである。というないがである。というないがである。というないがである。というないがである。というないができません。というないができません。というないは、というないがでは、というないがでは、というないがでは、というないができません。というないができません。というないがでは、というないがでは、というないがでは、というないがでは、というないがでは、というないがでは、というないがでは、というないができません。

実際にはレフレクタといつしょに使用する白熱ランプがランプシール剤、ロク接剤残液などに基く蒸気を放出することは避けられない。こ(8)

性をほとんど低下することなく、有害蒸気が均一に、目に見えないように凝縮することにある。さらにヒドロキシル基およびカルボキシル基 に言む表面が被覆したレフレクタに散光板を接着する瞬付着力の点で好ましく作用する。

· -473-

一になる。

階の重合は熱放出電子によつて励起される気 体增福非自続放電(以下簡単に電子-熱放出と 称する)によつて有利に行われる。電子・熱放 出によつて疎水性保護層を製造する場合、装置 は非常に簡単に形成することができる。電子ー 熱放出の場合付加的に、たとえば自続性コロナ 放電と異なり高圧電極と基質の間の弧絡の発生 が避けられ、それによつて製造の際欠陥部品の 数が著しく低下される。装置内に必要な圧力は 電子の熱放出による重合の誤コロナ重合の場合 より約10°低いので、モノマーガスの流量も低 下され、したがつて大きい節約が達成される。 前記利点のほかにさらに熱放出は均一な被覆が 熱陰極の周囲に、すなわちほぼ360°の角度の もとにつくられる利点を有する。しかしコロナ 電極を使用する場合被覆は電極の空間的拡がり の範囲にほぼ限定される。

生産コストの点でとくに有利な本発明の形成 は傷の製造に電子 - 熱放出を使用する場合、重

(11)

可能物質をしてのモノマーが液状で存在人間である。を表現である。のでは、一方のでは、では、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、

アルミニウム蒸発のためタングステンの蒸発 銀16が備えられ、この額は最初アルミニウム の蒸発に十分な温度に加熱される。

被 及 された 有根ケイ素 層は 化学的に 不活性、 耐熱性、 難溶性である。 とくに この層 はたとえ ば 道路 交通の 際散布塩によつ て生する 腐食作用 に対し安 定なので、 自動車の アルミニウム 蒸漕 したレフレクタにとくに適する。 さらにこの保

次に本発明を図面により説明する。

第1 図において10 は容器を設わし、この容器は接続口11を介して高真空ポンプへ、接続口12を介して補助ポンプへ接続される。 設引 装置の反対側に制御弁1 s が傭えられ、これを介してモノマーガスを図示されていない容器から導入することができる。 貯蔵容器内には重合 (12)

腰間が、前間では、 のでは、 のでは、

重合によって生する保護層の被後は金属蒸着と同じ真空容器 1 0 で行われる。この場合容器 1 0 内のモノマーガスの連続的流れは容器を真空ポンプへ接続することによって生ずる圧力降下をモノマーガスの制御井 1 3 を介して補償することによって達成される。

特別 昭52-26382 (5)

とくに簡単な被鞭法は保護層の重合に熱陰極 を使用することによつて得られる。疎水性保護 屑を 被覆する間、容器内のタングステン蒸発線 1 6 は熱陰極として接続される。これは第2図 に示す回路図により蒸発線16の1端を制御可 能の高電流トランス21の絶縁された2次コイ ルに、かつ他端を保護層被覆の間制限抵抗R。 を介して、正極がアースされた直流電圧策Ug の負極に接続するように行われる。トランス21 の1次側電圧はUp. その2次側電圧はUsで 示される。トランスを高圧へ調節することによ つてアルミニウム蒸滑終了後、絶殺して組込ん だタングステン線 i 6 は熱電子放出が行われる 約1800℃の温度に加熱される。次にモノマ - ガスを装置へ導入し、約 5 × 10⁻⁴ パールの 圧力に調節する。加熱線を包囲する空間電荷を 消滅させ、電子を接地された基質15へ加速す るため、付加的に蒸発憩16はスイッチ16を 介して直流電源 Us へ接続され、それゆえアー・ スに対し約300Vの負電位に置かれる。放電

必要な時間の約30%である。この過程でポリマー層の表面に酸素が化学的に結合し、それによつてヒドロキンル基およびカルボキンル基が 形成され、表面が親水性になる。

(15)

図面の簡単な説明

第1図は本発明の方法を実施する装置の機断 面図、第2図はその回路図である。

- 10…容器、11,12…ポンプ接続ロレュー!

を安定にするため付加的に適当な大きさの前置 抵抗 R v が配置される。前置抵抗と直流電圧の 大きさはそれぞれの装置に適合させなければな らない。

発生して加速された電子はガス空間内でイオン化衝撃により増倍されるので、増幅された荷電流が基質15に当り、そのエネルギーは吸着されたガス分子の架構を可能にする。 英健内で達成された成長速度は前記条件下に 2~8 nm/min であつた。 本発明の方法は熱電子放出のため別個の線を使用し、または自由電子を他の方法たとえば電子銃によつて発生させるように変化しりることは明らかである。

保護権の親水性表面を得るため、棘水性保護 での重合直後酸素による後処理が行われる。そのためモノマーガス供給弁13は閉鎖され、O2 弁17が開放され、重合に使用した蒸発線16 の無放出電子ピームはさらに作動を接続する。 表面を親水性にする後処理時間はモノマーガス 圧力の約1/3の酸素圧力でポリマー権の製造に

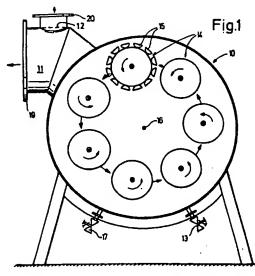
… 支持体、 1 6.... タングステン盤

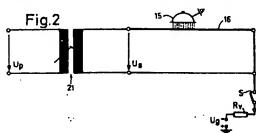
・代理人 弁護士 ローランド・ゾンデルホ

(15 % 1

(18).

(17)





6. 添附書類の目録 (i) 明細書 1通 (2) 図面 1 通 (3) 委任状 1 通 (4) . 優先権証明書 2 通

7. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

(1)発 明 者

住所 ドイツ連邦共和国オンテンプロン・ガルテンシュトラーセ 76 氏名 エルンスト・ツエーエンデル

住所 ドイツ連邦共和国デイツイングン5・ヨーゼフ・フォン・ アイヒエンドルフ・ヴェーク 2 氏名 ヘルムート・シュタイン

住所 ドイツ連邦共和国ゲルリンゲン・シュッテンテンフレー 2

氏名 カール・ケルナア

(2) fC

カ東土 ラインハルト・アインゼル 門頭

